Journal of the Korean Chemical Society **1995**, Vol. 39, No. 10 Printed in the Republic of Korea

나무가지꼴 실란 거대분자의 제법 (II)

金貞均*・朴思美・姜恩珠

동아대학교 자연과학대학 화학과 (1995. 6. 19 접수)

Preparation of Silane Dendrimer (II)

Chungkyun Kim*, Eunmi Park, and Eunju Kang

Department of Chemistry, Dong-A University, Pusan 604-714, Korea (Received June 19, 1995)

요 약. 96개의 allyl기를 가진 나무가지꼴 실란 거대분자를 alkenylation과 hydrosilylation의 반복된 과 정을 경유하여 매우 높은 수율로 합성하였다. 이 두 과정을 통해서 만들어진 나무가지꼴 거대분자는 크로 마토그래피법을 이용한 정제법(silica gel, chloroform)에서 순수한 물질을 얻어졌음이 ¹H, ¹³C NMR과 원소분석 등에 의해 확인되었다.

ABSTRACT. Silane dendrimer with 96 allylic end groups has been synthesized in excellent yield using repetitive alkenylation-hydrosilylation cycles. Each of the two steps provided the products in almost quantitative yields. After a simple chromotograpic purification (silica gel, chloroform), pure dendrimers were obtained and their purity was checked with ¹H, ¹³C NMR spectroscopic method and elemental analysis.

서 론

최근 문헌에 소개되기 시작한 나무가지꼴 거대분 자(dendrimer)'는 나무가 성장하는 것과 비슷한 성 장단계를 경유하여 거대분자를 형성한다는 의미에서 불여진 이름이다.² 이러한 화합물은 다기능성 분자률 핵(G0: 영세대)으로 하여 반복된 성장(generation)과 정지(protection) 과정을 경유하여 동일한 기능기를 분자의 끝부분에 가진 구형의 화합물로서 이 구의 표면이 되는 세대(Gn)는 다시 정지섀대(G_{n+1}P)를 경유하여 다음 세대로 성장이 가능하며 또 각 세대 에서는 일정수의 기능기가 구의 표면에 존재하는 거대분자를 형성할 수 있는 특성을 갖는다.3 나무가 지꼴 거대분자에 관해 발표된 지금까지의 문헌율 보면 대부분 이러한 거대분자의 제법과 제조된 거 대분자가 얼마나 큰 분자량을 가질 수 있는가 하는데 초점을 두고 연구되고 있었으나 점차적으로 그 용 도에 관한 접근이 시도되고 있다.5

유기분자를 성장점으로 하여 출발한 나무가지꼴

거대분자는 polyamidoamine,⁶ polypropyreneamine,⁷ polyacetylene,⁸ polyether⁹ 등과 같은 다양한 종류가 있으며 crown ether¹⁰와 fullerene¹¹ 등을 성장점으로 한 형태도 발표되고 있다.

유가규소 확합물에 관한 나무가지꼴 거대분자의 제법에 대한 연구는 1992년 처음으로 문헌에 보도 되기 시작했으며 매우 짧은 역사를 가지고 있다.¹² 본 연구에서는 발산형 성장법(divergent growth method)을 이용하여 MeSi(CH₂CH=CH₂)₃을 성장점 의 핵(G0; zero generation; N₁=3)으로 하였으며 제 1세대(G1) 확합물부터 제 5세대(G5, Mw=11909.79) 확합물까지 전개시켜 보았다. 각 세대에서의 성장점 은 2개의 가지(N₈=2)를 가지는 화합물로서 규소와 규소사이에 3개의 탄소가 존재하는(/=3) carbosilane형 나무가지꼴 거대분자를 성장시켜 보았다. 이 들의 모든 성장과 정지세대는 NMR(¹H, ¹³C)과 원 소분석 등에 의해 확인되었다. 실 혐

본 실험은 건조질소하에서 이루어졌으며 실험에 사용된 모든 기구 용매 등은 사용전에 건조시켜 실 험하였다. 실험에 사용된 분석기기들은 ¹H NMR (Bruker AC 200, 200 MHz), ¹³C NMR(Bruker AC 200, 50.32 MHz) MASS(HP 5972 MSD), 원소분석 (Carlo Erba 1108) 등을 사용하였다(원소분석은 기 초과학지원연구소의 지원에 의해 이루어졌음).

각 반응과정은 반응도중에 반응용액을 채취해 ¹H NMR로 반응 정도를 확인한다음 완전히 반응이 진 행되었다고 판단될 경우에만 분리정제를 시도하였 으며 미량의 미확인 혹은 구세대(old genertion) 화 합물이 존재할 경우 반응시간의 연장혹은 반응물의 첨가 등의 조작을 통해 반응을 완결시켰다. G0~G5 까지의 각 세대 화합물들 중 G2세대 화합물부터 반응과정에서 형성된 염은 silica gel을 이용한 gel 여파법에 의해 제거하였다.

본 실험에서는 다음과 같은 약어를 사용하였다. Gn(n=0~5); 성장세대(progressing generation) GnP(n=1~5); 보호세대(protecting generation) N₁; 처음 생장점(initial core)에서의 가지수(GO 세대의 가지수 N_R=3)

N_B; GO률 제외한 각 세대에서의 가지수(G1~G5 까지의 가지수; N_B=2)

I; 가지의 길이(규소와 규소사이의 탄소수; I=3) Halosilane(RnSiX_{4-n})의 ω-alkenylation 과정과 allylsilane의 hydrosilylation 과정은 다음과 같은 일반적인 방법을 이용하여 G0~G5 및 G1P~G5P 까지의 나무가지꼴 실란 거대분자를 합성하였다.

Alkenylation의 여. 3.55 g(23.80 mmol) MeSiCl₃ 의 Et₂O(25 mL)에 (80 mL, 1.0 mmol mL⁻¹) allylmagnesium bromide(80 mL, 1.0 mmol mL⁻¹ 약 10% excess)를 천천히 첨가시킨 다음 반응용액을 약 2 시간 동안 환류 교반시켰다. 반응용액을 채취하여 ¹H NMR로 확인한 후 미반응 물질이 있을 경우 allylmagnesium bromide를 미량 더 첨가시켜 환류 교 반하고 완전히 반응이 진행되었을 경우 반응용액을 감압중류법에 의해 제거시킨 다음 pentane(50 mL)을 가하여 여과시켰다. G2세대 이상의 화합물은 여과 하지 않고 pentane을 decantation하였다. 사용된 pentane 용액은 중류수로 여러번 씻은 다음 gel 여 과법에 의해 정제하여 MgSO4를 넣어 건조시켜 용 매를 감압중류하여 제거시키고 고진공 상태에서 다 시 건조시켜 ¹H, ¹³C NMR과 원소분석에 의해 결과를 얻었다.

Hydrosilylation의 여. 1.73 g(10.42 mmol)의 methyltriallysilane(G0)과 MeSiHCl₂(4.5 g; 39 mmol, 10% excess)을 THF(10 mL)에 용해시킨 다음 0.03 g의 백금 촉매(Pt on activated carbon, 10% Pt content)를 가하여 24시간 동안 상은에서 교반하였다. 반응용액을 채취하여 ¹H NMR로 확인하여 미반용의 allyl기가 존재할 경우 allyl기가 완전히 없어질 때 까지 환류 교반하여 반응이 완결되었을 경우 반응 용액과 미반응 MeSiHCl₂를 감압중류법에 의해 제 거시킨 다음 pentane(50 mL)을 가하여 여과하였다. 다시 감압중류하여 사용된 용매를 제거하면 5.2 g (10.24 mmol, 99%)의 MeSi(CH₂CH₂CH₂SiMeCl₂)₃를 얻었다. G4P와 G5P의 경우 glass filter(No. 4)에 의해 백금 촉매를 제거하기가 매우 어려웠으며 decantationtion에 의해 제거하였다.

결과 및 고찰

제 법. 발산형 성장법(divergent growth approach)을 이용한 carbosilane 형의 나무가지꼴 거대 분자(dendrimer)의 제법은 *Scheme* 1에 기술하였다. 3개의 allyl기를 가진 영세대(GO, N₁=3) 화합물을 성장점으로 하여 2개의 가지(N_B=2)를 가지는 제1 세대(GI) 화합물에서 제5세대(G5) 화합물까지의 나무가지꼴 거대분자의 형성를 고찰해 보았다.

본 연구에 도입된 화학과정은 hydrosilylation 과 정과 w-alkenylation 과정으로서 비교적 간단하게 접근할 수 있다.

Hydrosilylation 과정은 G0세대를 포함한 Gn세 대의 화합물과 MeSiHCl₂을 THF에서 반응시켜 얻 어진다. 이때 사용되는 촉매는 propan-2-이 용액에 있는 H₂PtCl₆(Speier's catalyst) 혹은 platinum divinylsiloxane complex(Karstedt catalyst) 등을 사 용하는 것이 문헌¹²에 소개되고 있으나 본 연구에서 는 금속 Pt가 활성화된 탄소속에 10% 합유되어 있는 백금 촉매를 사용하였다. 백금 촉매를 사용한 이 hy-





drosilylation 과정은 건조 질소하에서 이루어져야 하며 대기 중에 반응과정이 노출되지 않는 한 100 %의 수율을 얻을 수 있다. 이것은 *Fig.* 1에서 제시한 바와 같이 GO→G1P→G1 과정을 예를 들어 살 펴보면 GO의 allyl가의 특성 peak(δ=1.2~1.3, 4.5~ 6.0 ppm)는 G1P 과정을 경유하면서 완전하게 없어 지며 3개의 multiplet(δ=0.2~1.6 ppm)이 선명하게 나타나는 것을 확인할 수 있다. *Fig.* 2(¹³C NMR)에서 이들의 변화는 더욱 더 명확하게 나타난다. 이러한 변화는 제2세대(G2) 화합물에서 제3세대(G3)의 나 무가지꼴 거대분자로 성장하는 단계에서도 꼭 같이 적용되고 있었으며 Gn세대에서 G_{n+1}P세대로 전이 되는 전 과정에 공통적으로 적용되고 있었다.

Alkenylation 과정은 GnP세대의 MeSiCl₂기를 allyl기로 바꾸어 Gn세대로의 전환되는 과정을 말한다. 이 과정은 Grignard 시약을 약 10% 정도 과량을





Fig. 1. 200 MHz ¹H NMR spectra of the dendrimeric silane (G0~G5).

첨가시켜 쉽게 Gn새대 화합물을 제조할 수 있었으며 반응과정을 'H NMR로 확인해 보면 반응이 진행되 는 정도를 측정할 수 있었다. 그 변화과정을 Fig. 1에 제시하였다. Gn세대의 나무가지꼴 거대분자은 대기 중에서 안정한 화합물로 존재한다. Gn세대 화합물의 수율은 반응용액을 ¹H NMR로 확인한 과정에서는 부반응에 전혀 관찰되지 않았으나 정제 과정에서 많은 부분 유실되어 50~70%의 수율을 얻을 수 있 었다.



Compds	Formula	Molecular mass	No. of end groups
GØ	C10H18Si1	166.11	3
G1	C31H60Si4	545.16	6
G2	C73H144Si10	1302.80	12
G3	C157H312Si22	2812.80	24
G4	C325H648Si46	5848.65	48
G5	$C_{661}H_{1320}Si_{94}$	11909.79	96

NMR에 의한 반응 확인. 이상에서와 같이 나무 가지꼴 거대분자가 성장해 가는 각 반응과정은 'H NMR로 반응 정도를 확인할 수 있었으며 G0에서 G5세대에 이르는 11가지 화학 과정은 모두 높은 순도로 진행되었음을 확인할 수 있었다. Fig. 1에서는 GO에서 G5에 이르는 각 과정의 'H NMR spec-

나무가지꼴 실란 거대분자의 제법 (II)

Table 2. NMR-spectroscopic data of G1~G5 dendrimeric silane

Co	mpds	MeSi	CH ₂	CH ₂ =	CH=
GO	Ή	-0.51(s,3H)	1.13, 1.17(d,6H, $J=8$ Hz)	4.59~4.69(m,6H)	5.53~5.58(m,3H)
	¹³ C	-6.22	20.85	113.48	134.36
G1	ιĦ	-0.42(s,3H)	0.19~0.35(m,12H), 0.97~1.10(m,6H)	4.69~4.77(m,12H)	5.63~5.80(m,6H)
		-0.36(s,9H)	1.26, 1.30(d,12H, $J = 8$ Hz)		
	¹³ C	-5.75(G1)	17.92(G0), 18.24(G0)	113.02	134.82
		5.06(G0)	18.75(G0), 21.46(G1)		
G2	Ή	-0.44(s,12H)	0.17~0.33(m,18H), 0.99~1.17(m,36H)	4.68~4.77(m,24H)	5.62~5.81(m,12H)
		-0.38(s,18H)	1.24, 1.28(d,24H, $J = 8$ Hz)		
	υC	- 5.70(G2)	17.94(G1), 18.27(G1), 18.55(G0), 18.80(G1)	113.06	134.84
		-4.97(G0~G1)	18.93(G0), 18.99(G0), 21.46(G2)		
G3	Ή	-0.44(s,30H)	0.17~0.34(m,84H), 0.96~1.16(m,42H)	4.68~4.77(m,48H)	5.62~5.82(m,24H)
		-0.37(s,36H)	1.24, 1.28(d,48H, $J = 8$ Hz)		
	13С	-5.73(G3)	17.91(G2), 18.24(G2), 18.52(G0~G1)	113.04	134.80
		-4.99(G0~G2)	18.77(G2), 18.96(G0~G1), 21.45(G3)		
G4	'Η	-0.51(s,72H)	0.11~0.27(m,180H), 0.95~1.18(m,90H)	4.66~4.75(m,96H)	5.60~5.80(m,48H)
		-0.45(s.66H)	1.18, 1.22(d.96H, $J=8$ Hz)		
	ιзС	-5.69(G4)	17.94(G3), 18.28(G3), 18.55(G0~G2)	113.07	134.81
		-4.95(G0~G3)	18.79(G3), 18.98(G0~G2), 21.47(G4)		
G5	ιH	-0.49(s.138H)	$0.13 \sim 0.29$ (m. 372H) $0.92 \sim 1.19$ (m. 186H)	4.67~4.75(m.192H)	5.57~5.58(m.96H)
		-0.44(m.144H)	$1.20, 1.24(d.192H, J=8 H_2)$,	,
	¹³ C	-571(65)	17.90/GA) 18.74(GA) 18.76(GA)	113.05	134 79
	C	- 4 05(C0 C4)	18 04(CO-C2) 21 44(CC)	110.00	101.10
		~4.30(UU ~ U4)	10.94(UV - U3), 21.44(U3)		

Table 3. NMR-Spectroscopic data of G1P~G5P dendrimeric silane

Compds		MeSi	MeSiCl ₂	CH ₂	
GIP	¹ H -0.3		0.46(s,9H)	0.29~0.38(m,6H), 0.85~0.93(m,6H)	
				1.18~1.35(m,6H)	
	юC	-5.29	5.44	17.25, 25.82	
G2P	'H	-0.14(s,3H, G0)	0.48(s,18H)	0.20~0.38(m,24H), 0.86~1.17(m,18H)	
		-0.38(s,9H, G1)		1.20~1.38(m,12H)	
	¹³ C	-5.13(G1), -5.05(G0)	5.49	17.31(G1), 17.48(G1), 18.48(G0), 18.57(G0)	
				18.86(G0), 25.90(G1)	
G3P	۱H	-0.45(s, 12H, G0~G1)	0.43(s,36H)	0.19~0.33(m,60H), 0.82~1.18(m,42H)	
		-0.41(s,18H, G2)		1.19~1.35(m,24H)	
	¹³ C	-5.11(G2), -5.00(G0~G1)	5.49	17.31(G2), 17.47(G2), 18.46(G0~G1)	
				18.57(G0~G1), 18.87(G0~G1), 25.90(G2)	
G4P	Ή	-0.47(s,30H, G0~G2)	0.41(s,72H)	0.17~0.31(m,132H), 0.80~1.16(m,90H)	
		-0.42(s,36H, G3)		1.18~1.32(m,48H)	
	вС	-5.10(G3), -4.99(G0~G2)	5.49	17.30(G3), 17.47(G3), 18.47(G0~G2)	
				18.58(G0~G2), 18.87(G0~G2), 25.89(G3)	
G5P	'Η	-0.43(s,66H, G0~G3)	0.45(s,144H)	$0.22 \sim 0.35 (m, 276 H), 0.82 \sim 1.15 (m, 186 H)$	
		-0.42(s,72H, G4)		1.17~1.35(m,96H)	
	¹³ C	-5.05(G4), -4.96(G0~G3)	5.34	17.33(G4), 17.48(G4), 18.50(G0~G3)	
				18.61(G0~G3), 18.89(G0~G3), 25.91(G4)	

金貞均・朴恩美・萋恩珠



Fig. 3. Schematic representation of dendrimeric silane (G5) and its NMR spectra (¹H and ¹³C).

trum을 모아 놓았다. GO에서 G1P의 전개를 살펴 보면 0.8~1.2 ppm 사이의 ally기 CH₂ peak와 4.5~ 6.0 ppm 사이의 CH2=CH- peak가 소멸되어 0.5~ 1.5 ppm 사이의 세 곳에서 multiplet으로 나타나게 되며 이러한 변화는 Gn에서 G_+, P세대로 전개되는 모든 세대에서 관찰할 수 있었다. GnP에서 Gn으 로의 전개에서는 allyl기의 특성 peak가 다시 0.8~ 1.2 ppm과 4.6~6.0 ppm 사이에서 나타나게 되고 GnP에서 볼 수 있었던 3개의 multiplet의 peak는 2개의 multiplet으로 바뀌게 되는 특성을 가지게 된 다. 특히 ¹H NMR spectrum에서 흥미롭게 확인할 수 있었던 peak는 MeSi peak로서 구세대(old generation)의 화학적 이동은 나무가지꼴 거대분자의 표 면에 와있는 신세대(new generation)와 약간의 차 이점을 가지고 있으나 구세대들(G1~G5)의 화학적 이동값은 모두 같은 위치에 나타나고 있다(Fig. 1).

¹³C NMR spectrum에서도 이러한 현상은 더욱 더 두드러지게 나타나고 있었으며 G1~G5를 비교 해 보면 -6~-4 ppm 사이에서 구세대의 화학적 이동값은 신세대의 화학적 이동값보다 약간 왼쪽에 나타나고 있으며 spectrum에서 구세대들의 intensity는 항상 신세대의 intensity보다 작은 형태를 가지고 있고 17~20 ppm 사이에 나타나고 있는 -(CH₂)₃-는 신세대와 구세대의 비가 항상 나타나고 있었으며 CH₂=CH-기의 ¹³C NMR peak는 항상 같은 위치(113 ppm과 134 ppm)에서 나타나고 있었 다(Table 1~3).

제 5세대(G5)까지 전개시킨 나무가지꼴 실란 거 대분자(dendrimeric carbosilane)는 C₆₆₁H₁₃₂₀Si₉₄ (Mw=1190.16 g mole⁻¹)을 가지는 화합물로서 평면 상에 그 구조를 그려보면 Fig. 3과 같다. 이 나무가 지꼴 실란 거대분자의 모든 세대 화합불(GO~G5, G1P~G5P)는 ether, THF, pentane, benzene, chlroform 등에 잘 용해되는 성질을 가졌으며 세대수가 증가할수록 고체에 가까운 gel 형태의 화합물을 형 성하였다. GnP세대 화합물은 모두 쉽게 가수분해 되는 성질을 가졌으며, 가수분해되었을 경우 유기용 매에 용해되지 않는 성질을 가지고 있음이 확인되 었다.

결 론

 Hydrosilylation과 allylation 과정의 반복얘 의 해 형성된 나무가지꼴 실란 거대분자(N₁=3, N_B=2, *l*=3)는 G5세대에서 96개의 allyl기를 가진 분자로 성장할 수 있었다.

ω-alkenylation과 hydrosilylation의 모든 과정
은 매우 높은 수율로 성장시킬 수 있었다.

3. ω-alkenylation과 hydrosilylation 과정은 반응 과정의 변화없이 방사되는 가지의 수를 여러가지 형태로 변환할 수 있다. 즉 hydrosilylation 과정에 HSiCl₃, MeHSiCl₂, Me₂HSiCl을 사용했을 경우 N_B =3, 2 그리고 1을 각각 가진 나무가지꼴 거대분자 형을 만들 수 있으며 규소와 규소사이의 탄소수도 vinyl기(*l*=2), allyl기(*l*=3), butyl기(*l*=4) 등으로 전 환시킬 수 있는 특성을 가지며 GnP에서의 전개방 법은 더 많은 가능성을 가지고 있다. 본 연구는 산학협동재단의 연구비(1995)에 의해 이루어졌음.

인용문 천

- 나무가지꼴 거대분자는 dendrimer, dendrimeric marcromolecule, starburst dendrimer, arborol(arbor) 혹은 cascade molecule 등으로 불리워지며 dendron(tree; δενδρον) 이라는 그리스말과 polymer 의 합성어로서 식물의 성장과정과 같다는 뜻으로 붙여진 이름이며 arborol은 라틴어(arduus)에서 유 래된 말로서 나무라는 뜻을 가짐.
- (a) Tomalia, D. A.; Naylor, A. M.; GoddardIII, W. A. Angew. Chem. 1990, 102, 119~157, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1990, 29, 138~175. (b) O' Sullivan, D. A. C & En. 1993, Augst 20~23.
- 3. Kim, Y. H. Adv. Mater. 1992, 4, 764~766.
- Issberner, J.; Moors, R.; Vögtle, F. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1994, 33, 2413-2420.
- (a) Winnik, F. M.; Davidson, A. R.; Breton, M. P. (Xerox Corp.), US-A 5098475, 1992 (Chem. Abstr. 1992, 117, 133079p). (b) Winnik, F. M.; Duff, J. M.; Sacripante, G. G.; Davidson, A. R. (Xerox Corp.), US-A 5256516 A 931026, 1993 (Chem. Abstr. 1993, 120, 90707i). (c) Tomalia, D. A.; Wilson, L. R. (Dow Chemical Co.), CA-A 1316364 A1 930420, 1993 (Chem. Abstr. 1993, 120, 256197). (d) Meyer, D.; Le Greneur, S. (Guerbet S. A.), FR-A 91/15037, 1991 (Chem. Abstr. 1993, 120, 72540v). (e) Watson, A. D. (J. R. M. Cockbain; Nycomed Salutar Inc.), US-A 772349, 1993 (Chem. Abstr. 1993, 119, 220702). (f) Peppas, N. A.; Argade, A. B. Proc. Int. Symp. Controlled Release

Bioact. Mater. 20th 1993, 143~144 (Chem. Abstr. 1993, 119, 233759).

- Tomalia, D. A.; Durst, H. D. Top. Curr. Chem. 1993, 165, 193~313.
- (a) Wörner, C.; Mülhaut, R. Angew. Chem. 1993, 105, 1367~1370, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1993, 32, 1306~1308. (b) de Brabander-van den Berg, E. M. M.; Meijer, E. W. Angew. Chem. 1993, 105, 1370~1372, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1993, 31, 1308~1311.
- Xu, Z.; Kahr, M.; Walker, K. L.; Wilkins, C. L.; Moore, J. S. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 4537~ 4550.
- (a) Hawker, C. J.; Fréchet, J. M. J. J. Am. Chem. Soc. 1992, 104, 8405~8413. (b) Hawker, C. J.; Wooley, K. L.; Fréchet, J. M. J. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 4375~4376.
- Nagasaki, T.; Ukon, M.; Arimori, S.; Shinkai, S. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1992, 104, 608~ 610.
- (a) Wooley, K. L.; Hawker, C. J.; Fréchet, J. M. J.; Wudl, F.; Sradnov, G.; Shi, S.; Li, C.; Kao, M. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9836~9837. (b) Jahresrückblick Organische Chemie 1993, Nachr. Chem. Techn. Lab. 1994, 42, 155~167.
- 12. (a) Van der Made, A. W.; Van Leeuwen, P. W. N. M. J. Chem. Soc., Chem. Commum. 1992, 1400~1401. (b) Van der Made, A. W.; Van Leeuwen, P. W. N. M.; de Wilde, J. C; Brande, R. A. C. Adv. Mater. 1993, 5, 466~468. (c) Seyferth, D.; Son, D. Y.; Rheingold, A. L.; Ostrander, R. L. Organometallics 1994, 13, 2682~2690.